Б.Ф. Ноздреватых, С.В. Устюжанин, С.Н. Шарангович

Дифракционные характеристики пропускающих неоднородных фотонных структур в фотополимеризующихся жидкокристаллических композиционных материалах

Приведены результаты численного исследования дифракционных характеристик фотонных структур, сформированных голографическим способом в фотополимерно-жидкокристаллических материалах, определены передаточные функции и распределения дифракционного поля в ближней и дальней зонах. Ключевые слова: фотополимерно-жидкокристаллический материал, жидкокристаллические домены, голографическая неоднородная дифракционная структура, дифракционные характеристики.

1. Введение

Одним из направлений нанофотоники [1, 2] является изучение процессов формирования фотонных структур (ФС) в фотополимерно-жидкокристаллических материалах (ФПМ-ЖК) с периодически упорядоченными жидкокристаллическими (ЖК) доменами, имеющими характерные размеры < 100 нм, и исследование процессов взаимодействия с ними светового излучения.

Возможность электрического управления оптическими характеристиками ФС в ФПМ-ЖК материалах обуславливает рассмотрение их в качестве базового элемента для динамических спектральноселективных и коммутационных элементов фотоники [1, 2, 3] и следовательно изучения их дифракционных характеристик.

Наиболее распространенным методом формирование фотонных структур в ФПМ-ЖК материалах является голографический способ [4-8]. Ранее, в ряде работ, были представлены модели и результаты экспериментального исследования голографического формирования структур в ФПМ-ЖК с учетом концентрации молекул жидкого кристалла, их инкапсуляции и фазового разделения [4-8].

Исследование дифракционных, селективных свойств пропускающих и отражающих ФС с однородным амплитудным профилем представлено в работах [4-6, 9-15] в приближении взаимодействия плоских световых волн.

В работах [7,8] было показано, что при двухпучковом голографическом формировании ФС в поглощающих ФПМ-ЖК материалах образуются одномерные периодические структуры, в которых наблюдается эффект динамической апподизации амплитудных и фазовых

профилей пространственных гармоник показателя преломления (ПП). Это связано с с изменением в процессе нелинейной записи пространственной неоднородности амплитудно-фазовых профилей ФС вследствие фотоиндуцированного изменения оптического поглощения [7] и самодифракции записывающих пучков [8].

Для исследования потенциально возможных характеристик ФС в ФПМ-ЖК материале в качестве электрически управляемых спектральноселективных коммутационных элементов фотоники необходимо учитывать влияние неоднородности профиля ПП и расходимости световых пучков на дифракционные и селективные свойства голографически сформированных ФС [3, 7, 8, 15].

Для большой концентрации ЖК и ориентационного воздействия электрического поля на ЖК, описываемого моделью Фредерикса, данный вопрос рассмотрен в работе [9]. В условиях выраженной доменной структуры распределения ЖК в ФС и ориентационного воздействия



Рис.1. Геометрия дифракции света на ФС в ФПМ-ЖК

электрического поля на домены ЖК, описываемого моделью Wu [5], математическая модель дифракции расходящихся световых пучков на неоднородных пропускающих ΦC в $\Phi \Pi M$ -ЖК материалах с учетом неоднородности амплитудного профиля первой гармоники $n_1(y)$ ПП представлена в работах [16,19] на основе обобщения результатов [7, 17, 18].

Цель данной работы, являющейся продолжением [16,19], - исследование на основе численного моделирования дифракционных характеристик неоднородных электрически управляемых одномерных ФПМ-ЖК ФС при различных профилях показателя преломления и степени расходимости светового излучения.

2. Аналитическая модель

Рассмотрим двумерное брэгговское взаимодействие когерентных, монохроматических световых пучков \mathbf{E}_0^m , \mathbf{E}_1^m (*m=o* –обыкновенная, *m=e* – необыкновенная волна) с пространственно неоднородной ФПМ-ЖК ФС с вектором решетки **К**. Пространственная геометрия взаимодействия представлена на рис.1. Волновые вектора \mathbf{k}_0^m , \mathbf{k}_1^m световых пучков и вектор **К** лежат в плоскости *YZ*.

Амплитудные профили

При моделировании использовалась аналитическая модель [16,19], определяющая в геометрооптическом приближении пространственные распределения профилей световых пучков $E_0(\xi_0)$, $E_1(\xi_1)$ в апертурных координатах (рис.1)

$$\xi_0 = -\eta_0 y + \nu_0 z , \quad \xi_1 = \eta_1 y - \nu_1 z , \tag{1}$$

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Рис. 2. Зависимость $n_1(y)$ отсчитываемых вдоль осей перпендикулярных лучевым нормалям \mathbf{N}_{rj} (рис.1), где $\mathbf{v}_j = \mathbf{N}_{rj} \cdot \mathbf{y}_0$, $\eta_j = \mathbf{N}_{rj} \cdot \mathbf{z}_0$, и позволяющая численно исследовать дифракционные свойства ФС в ФПМ-ЖК материалах с учетом статистики распределения ЖК молекул в капсулах и ориентационного влияния электрического поля, степени расходимости считывающего светового пучка и неоднородного характера профиля ПП,

Вид неоднородности профиля $n_1(y)$ ПП ФС задается модельной функцией $n_1(y, c, s, t) = ch^{-1}[c(sy - t)]$ [16,18], где параметры c, s, t определяют, соответственно степень неоднородности, асимметрии и смещения. В работе

рассмотрены наиболее характерные варианты неоднородностей профиля $n_1(y)$ ПП ФС, формируемые в процессе записи [7] (рис.2): однородный (кривая 1), спадающий (кривая 2), куполообразный (кривая 3), возрастающий (кривая 4).

Результирующие выражения для амплитуд профилей дифракционного поля в точке P с координатами $\xi_0 = \xi$, $\xi_1 = \eta$ (в ближней зоне), согласно [16,19], имеют вид: в нулевом порядке $E_0^m(\xi, E, g)$

$$E_{0}^{m}(\xi, E, g) = E^{m}\left(\frac{\xi}{v_{0}}\right) - \frac{b_{0}^{m^{2}}(E)}{2} A_{-1}^{\dagger} E^{m}\left(\frac{\xi}{v_{0}} - g(1-q)\right) \times \\ \times \exp\left[i\frac{\Delta K^{m}L}{2}(1-q)\right] \sinh\left[\frac{cs(1+q)}{2}\right] \cdot F_{1}(1-\alpha, 1+\alpha; 2; w) dq,$$
(2)

первом порядке $E_1^{m}(\eta, E, g)$

$$E_{1}^{m}(\eta, E, g) = -i \frac{b_{1}^{m}(E)}{2} \int_{-1}^{+1} E^{m} \left(g(1-q) - \frac{\eta}{\nu_{1}} \right) \exp \left[-i \frac{\Delta K^{m}L}{2} (1-q) \right] \times \\ \times \cosh^{-1} \left[c(s(1-q)/2 - t) \right]_{2} F_{1}(-\alpha, \alpha, l; w) dq,$$
(3)

где
$$_{2}F_{1}(a,b;c;z)$$
 – гипергеометрическая функция Гаусса, $\alpha = b_{j}^{m}(E)$,
 $w = \sinh[cs(1-q)/2]\sinh[cs(1+q)/2]/\cosh[ct]\cosh[c(s-t)]; A = (cs\cosh[ct]\cosh[c(s-t)])^{-1};$
 $b_{j}^{m}(E) = L \cdot C_{j}^{m}(E) / \sqrt{v_{1}v_{0}},$
(4)

 $C_{0,1}^{m}(E) = 0,25\omega(e_{1}^{m}\langle\Delta\epsilon(E)\rangle e_{0}^{m})(c_{c} n_{1,0}^{m}\cos\beta_{1,0}^{m})^{-1}$ - коэффициенты связи, $\langle\Delta\epsilon(E)\rangle$ – статистически усредненное возмущение тензора диэлектрической проницаемости [5], характеризующие ориентационное воздействие управляющего электрического поля E, $\Delta K^{m} = |\mathbf{k}_{0}^{m} - \mathbf{k}_{1}^{m} + \mathbf{K}|$ - фазовая расстройка; \mathbf{e}_{j}^{m} , β_{j}^{m} - поляризации и углы сноса, n_{j}^{m} - показатели преломления, $\mathbf{v}_{j} = \cos\phi_{j}$, ϕ_{j} - углы между лучевыми нормалями \mathbf{N}_{rj} и осью Y (рис. 1), j=0,1- порядок дифракции; c_{c} - скорость света, E – напряженность прикладываемого внешнего электрического поля, L-толщина образца $g = 2L\sin(\phi_{0} + \phi_{1})/2W\cos(\phi_{1})$ - геометрический параметр дифракции [17]; $E^{m}(\xi)$, 2W- амплитудный профиль и ширина падающего пучка на входе ΦC (при y=0), который для определенности примем гауссовым, m=o,e- индекс, соответствующий взаимодействию обыкновенных волн.

Векторные амплитуды дифрагированных и прошедших световых пучков на выходной плоскости (*y*=*L*) находятся в виде суммы обыкновенных и необыкновенных волн, определяемых решениями (2), (3):

$$\mathbf{E}_{1}(\xi_{1}, E, g) = \sum_{\substack{m=o,e\\m=o,e}} \mathbf{e}_{0}^{m} E_{1}^{m}(\xi_{1}, E, g) \exp[i\mathbf{k}_{1}^{m}(E) \cdot \mathbf{r}],$$

$$\mathbf{E}_{0}(\xi_{0}, E, g) = \sum_{\substack{m=o,e\\m=o,e}} \mathbf{e}_{0}^{m} E_{0}^{m}(\xi_{0}, E, g) \exp[i\mathbf{k}_{0}^{m}(E) \cdot \mathbf{r}].$$
(5)

Выражения (2)-(5) полностью определяют распределения амплитудных и поляризационных параметров дифракционного поля на выходе ФПМ-ЖК ФС.

Передаточные функции

Для отыскания угловых спектров и пространственных распределений дифракционного поля в дальней зоне будем использовать передаточные функции (ПФ). Используя взаимосвязь пространственных распределений $E_j^m(\xi_j, E, g)$ и угловых спектров $E_j^m(\theta, E)$ на выходе ФС с распределением $E_j^m(\mathbf{r}, E, g)$ в произвольной точке P(\mathbf{r}) дальней зоны $E_j^m(\theta, E)$, можно записать:

$$E_{i}^{m}(\theta, E) = H_{i}^{m}(\theta, E) \cdot E^{m}(\theta), \qquad (6)$$

где угол $\theta = \theta_j^m$ характеризует направление плосковолновых компонент угловых спектров (УС) $E_j^m(\theta, E)$ относительно волновых нормалей \mathbf{N}_j^m световых пучков (рис.2, рис.3), $E^m(\theta)$ - УС падающего пучка $E^m(\xi_0)$, $H_j^m(\theta, E)$ - передаточные функции, определенные соотношениями [16,19]:

$$H_{0}^{m}(\theta, E) = 1 - \frac{b_{0}^{m^{2}}(E)}{2} A_{-1}^{+1} \exp\left[i\frac{\Delta K^{m}L}{2}(1-q)\right] \times \\ \times \sinh\left[\frac{cs(1+q)}{2}\right]_{2} F_{1}(1-\alpha, 1+\alpha; 2; w) dq,$$

$$H_{1}^{m}(\theta, E) = -i\frac{b_{1}^{m}(E)}{2} \int_{-1}^{+1} \exp\left[-i\frac{\Delta K^{m}L}{2}(1-q)\right] \times \\ \times \cosh^{-1}\left[c(s(1-q)/2-t)\right]_{2} F_{1}(-\alpha, \alpha, 1; w) dq.$$
(8)

Параметр фазовой расстройки ΔK^m в общем случае является функцией управляющего электрического поля *E*, частоты падающего света ω , угла θ (рис. 3) и может быть аппроксимирован линейным соотношением [17]:

$$\Delta K^{m} = \Delta K^{m}(E) + \Delta K^{m}(\theta) + \Delta K^{m}(\omega) , \qquad (9)$$

где зависимость $\Delta K^m(E)$ обусловлена изменением геометрии дифракции при вариации E; $\Delta K^m(\omega) = (C - AD/B)\omega$, $\Delta K^m(\theta) = (D/B)\theta$, а коэффициенты *A*, *B*, *C*, *D* определены в [18].

3. Численное моделирование

На основе выражений (8), (2) и (3) было проведено численное моделирование следующих зависимостей: квадрата модуля $H = |H_1^m (\Delta K^*, b_e)|^2$ и фазового распределения $\arg(H) = \arg(H_1^m (\Delta K^*, b_e))$ ПФ, изменения пространственных профилей интенсивности световых пучков нулевого $I_0 = I_0^e (\xi_0, b_e, g) = |E_0^e (\xi_0, b_e, g)|^2$ и первого $I_1 = I_1^e (\xi_1, b_e, g) = |E_1^e (\xi_1, b_e, g)|^2$ порядков дифракции от степени неоднородности профиля первой гармоники ПП $n_1(y)$ ФС (см.рис.2), эффективного параметра связи b_e [17],

$$b_e = b_j^{\rm e} \left(E \left\{ \frac{2}{cs} \left(\arctan(\exp(c(s-t))) - \arctan(\exp(-ct)) \right) \right\}^{-1} \right\},\tag{10}$$



Рис. 3. Координатная система и обозначение θ

обобщенной фазовой расстройки $\Delta K^* = \Delta K^e \cdot L$, степени расходимости падающего светового пучка, характеризуемой геометрическим параметром g. Также были численно исследованы зависимости интегральной дифракционной эффективности первого $\eta_{d_1}(b_e,g)$ и нулевого $\eta_{d_0}(b_e,g)$ порядков дифракции

$$\eta_{d_{j}}(b_{e},g) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| E_{j}^{e} \left(\xi_{j}, b_{e}, g \right) \right|^{2} d\xi_{j} / \int_{-\infty}^{+\infty} \left| E^{e} \left(\xi_{0} \right) \right|^{2} d\xi_{0}$$
(11)

от параметра b_e , приложенного внешнего электрического поля E и геометрического параметра дифракции *g* для различных профилей $n_1(y)$ (рис.2).

Численное моделирование проведено для взаимодействия расходящихся необыкновенно поляризованных гауссовых световых пучков с ФПМ-ЖК ФС, имеющей начальную преимущественную ориентацию директора ЖК вдоль оси *z* при E=0 (рис. 1) (планарная структура) для наиболее характерных видов неоднородностей профиля $n_1(y)$ ПП (рис.2), формируемых в процессе записи (динамической апподизации) - однородного (кривая 1), спадающего (кривая 2), куполообразного (кривая 3), возрастающего (кривая 4) [7].

Зависимости ПФ от коэффициента связи b_e и обобщенной фазовой расстройки ΔK^* , были рассчитаны на основе выражения (8) и представленны на рис.4 для однородного (а), спадающего (б) и куполообразного (в) профиля ПП.



Рис. 4. ПФ для однородного (a), спадающего (δ), куполообразного (b) профиля ПП и arg(H)(c)

Из полученных зависимостей видно, что в отличие от спадающего и куполообразного профиля ПП, форма, ширина и уровень боковых лепестков ПФ для однородного профиля ПП претерпевают существенное изменение с ростом коэффициента связи b_e .

Рассмотрим основные характеристики ПФ в диапазоне изменения b_e от 0 до 1,57, при котором не возникает режим перемодуляции. Изменение полосы пропускания $2\Delta K_{0.5}$ в диапазоне b_e от 0 до 1,57 не превышает 11% для каждого профиля ПП и при $b_e=1,57$ для однородного профиля ПП $2\Delta K_{0.5}=5$, для спадающего- 11, куполообразного- 7,2. При $b_e<1,57$ и $\Delta K^*=\pm9$ уровень боковых лепестков H_{lb} ПФ однородного профиля ПП возрастает с -13,3 дБ до -9,7 дБ, спадающего - возрастает вне полосы пропускания с -6,4 дБ до -5,3 дБ, а уровень боковых лепестков ПФ куполообразного профиля ПП уменьшается с -18,2 дБ до -22,5 дБ. При *b*_e>1,57 ПФ для всех рассмотренных профилей ФС характеризуются увеличением полосы пропускания и возрастанием уровней боковых лепестков.

Сравнивая полученные результаты, можно заключить, что ΦC с однородным профилем ПП обладает наилучшей избирательностью и сильной зависимостью уровней боковых лепестков от b_e , со спадающим профилем ПП - широкой полосой пропускания, а ΦC с куполообразным профилем ПП характеризуется узкой полосой пропускания и минимальным уровнем боковых лепестков, а также их слабой зависимостью от b_e .

Физически, полученный результат объясняется зависимостью полосы пропускания и уровня боковых лепестков ПФ от неоднородности профиля ПП и эффективной длины области взаимодействия световых пучков с ФС.



Рис. 5. Зависимости профилей интенсивности пучков от параметра связи *b_e*: *a*, *b*, *d* – дифрагированный пучок, *б*, *c*, *e* – прошедший

Фазовые характеристики $\arg(H)$ ПФ при $b_e=1,57$ представлены на рис. 4.г для однородного (кривая 1), спадающего (кривая 2) и куполообразного (кривая 3) профилей ПП.

Из рис 4.г видно, что $\arg(H)$ для однородного и куполообразного профилей ПП имеют линейную зависимость, а для спадающего- нелинейную. Вследствие этого должна наблюдаться асимметрия и различное пространственное смещение дифрагированных пучков для несимметричных профилей ПП, а так же их зависимости от коэффициента связи b_e .

Трансформация профилей интенсивностей взаимодействующих световых пучков $I_j^e(\xi_j, b_e, g)$ с ΦC , характеризующих локализацию световых пучков в пространстве и энергообмен между дифрагированными пучками, показана на рис. 5 при однородном (а, б), спадающем (в, г) и, куполообразном (д, е) профилях ПП $n_1(y)$ и сильной расходимости светового пучка. Расчет произведен для случая $\Delta K^e=0$, который соответствует выполнению брэгговских условий взаимодействия.

Из результатов расчета следует, что для симметричных профилей ПП (кривые 1 и 3 на рис. 2) пространственное смещение пучка I_1 по апертурной координате ξ_1 не зависит от параметра связи b_e и составляет $\xi_1=g=1,68$. Для профиля $I_0^e(\xi_0,b_e,g)$ наблюдается зависимость смещения пучка по координате ξ_0 от b_e для всех представленных случаев (рис.5 б,г,е).

Из сравнения рис. 5.а,в с рис.5.д следует, что для куполообразного профиля ПП при $b_e < 6$ профиль пучка $I_1^e(\xi_1, b_e, g)$ практически не искажается и близок к гауссову.

Указанные эффекты объясняются с помощью формализма ПФ за счет зависимости $\arg(H)$ от b_e и параметров *c*, *s*, *t*, определяющих профиль ПП. Так же указанные эффекты имеют геометрическую интерпретацию: пространственное расположение максимума дифракционной эффективности дифрагированого пучка определяется областью пересечения падающего светового пучка с максимумом амплитудного профиля ПП.

Для спадающего и куполообразного профиля ПП при *g*=0,34 результаты численного моделирования идентичны полученным результатам для *g*=1,68 с разницей в величине смещения зависимостей по апертурной координате.

Взаимодействие световых пучков с ФС, характеризуемой возрастающим профилем ПП, аналогично взаимодействию световых пучков с ФС имеющей спадающий профиль, поэтому результаты для возрастающего профиля подобны результатам спадающего профиля.

Таким образом, на основании рис. 5 можно заключить, что амплитудная апподизация профиля ΦC , характеризуемая симметричным куполообразным профилем, позволяет уменьшить искажения пространственной структуры дифракционного поля при любых практически достижимых величинах коэффициента связи b_e .

Влияние профиля ПП на зависимость интегральной дифракционной эффективности $\eta_d(b_e,g)$ от эффективного параметра связи b_e и приложенного электрического поля *E*, полученной с помощью (10), при $\Delta K^e=0$ представлены на рис. 6.



Рис. 6. Зависимости интегральной дифракционной эффективности от: *a* – параметра *b_e*; *б* – приложенного электрического поля

На рис.6 кривые 1 и 2 описывают эффективность взаимодействия световых пучков первого $E_1^e(\xi_1, b_e, g)$ и нулевого $E_0^e(\xi_0, b_e, g)$ порядков дифракции соответственно с ФС, имеющей однородный профиль ПП при g=0.34, кривая 3- пучка $E_1^e(\xi_1, b_e, g)$ с ФС характеризуемой однородным профилем при g=1,68, кривые 4, 5 - пучка $E_1^e(\xi_1, b_e, g)$ с ФС характеризуемыми спадающим и куполообразным профилями ПП соответственно при g=1,68; E_c – критическая напряженность электрического поля [5].

Из рис. 6.а видно, что зависимости $\eta_d(b_e)$ имеют квазипериодический характер и зависят от формы профиля ПП ФС. Наиболее существенная зависимость $\eta_d(b_e,g)$ от степени неоднородности профиля ПП наблюдается при $b_e < 2$. В частности, при $b_e = 1,57$ максимум интегральной дифракционной эффективности для однородного профиля ПП при g = 1,68 $\eta_{d1} = 0,54$ существенно меньше спадающего - $\eta_{d1} = 0,81$ и куполообразного - $\eta_{d1} = 0,68$. Соответствующие им максимумы профилей интенсивности дифрагированого

поля (рис. 5) равны I_1 =0,2, 0,7, 0,45. Полученный результат можно объяснить увеличением полосы пропускания ПФ (8) неоднородных ФС (рис. 4).

Кривые 1 и 2 на рис. 6 приведены для описания энергообмена между пучками нулевого и первого порядков дифракции.

Полученные зависимости $\eta_d(b_{e,g})$ позволяют определить величину прикладываемого внешнего электрического поля необходимого для управления дифракционными свойствами ФПМ-ЖК ФС с учетом сформированного профиля ПП.

Приложенное эклектическое поле E приводит к изменению ориентации молекул ЖК и, как следствие, к изменению тензора диэлектрической проницаемости, что отражено в зависимости b(E) (4) [16].

Анализ (4) показывает, что при планарной ориентации молекул ЖК b(E) имеет спадающую зависимость, которая приводит к спадающему характеру $\eta_d(E,g)$ (рис 6.6), что соответствует $\eta_d(b_{e},g)$ при $b_e < 1$ (рис. 6.а) для всех профилей ПП.

Стоит отметить, что в общем случае характер зависимости $\eta_d(E,g)$ и максимум дифракционной эффективности определятся композицией ФПМ-ЖК: показателями преломления ЖК, полимера, концентрацией молекул ЖК в композиции [4, 9, 16].

Для получения результирующей оценки эффективности взаимодействия расходящихся световых пучков с неоднородной ΦC рассмотрим зависимость первого максимума интегральной дифракционнойэффективности $\eta_d(b_{e,g})$ от геометрического



Рис. 7. Зависимости интегральной дифракционной эффективности от *g*

параметра g при b_e =1,57 (рис. 6.а) и профиля ПП. Указанная зависимость представлена на рис. 7, где кривая 1 описывает $\eta_{d1}(1,57_{e,g})$, а 2- $\eta_{d0}(1,57,g)$ для однородного, кривая 3- $\eta_{d1}(1,57,g)$ для спадающего, 4- $\eta_{d1}(1,57,g)$ для куполообразного.

Как видно из рис. 7., зависимость $\eta_{d1}(1,57,g)$ имеет спадающий характер с ростом геометрического параметра дифракции *g* (увеличением расходимости светового пучка) для всех профилей ПП, что объясняется согласно (6) соотношением полосы пропускания ПФ ФС (8) и ширины углового спектра $E^m(\theta)$.

На основании полученной зависимости $\eta_{d1}(1,57,g)$ (рис.7) можно заключить, что энергетические характеристики дифрагированного поля существенно зависят от степени неоднородности амплитудного профиля ПП.

Таким образом, из результатов численного моделирования можно сделать вывод о необходимости комплексного учета представленных зависимостей для исследования ФС, сформированных в ФПМ-ЖК материале, в качестве активных элементов фотоники.

4. Заключение

В работе представлен численный анализ передаточных функций неоднородных ФПМ-ЖК ФС, эволюции пространственных профилей световых пучков в пропускающей геометрии дифракции, а также энергетических характеристик при однородном, спадающем, куполообразном профилях ПП ФС, возникающих в процессе их голографического формирования в поглощающих ФПМ-ЖК материалах, и различных параметрах геометрии дифракции.

Полученные результаты численного моделирования дифракционных характеристик неоднородных ФС, образованных в ФПМ-ЖК материале, показывают, что эффект динамической апподизации амплитудных профилей позволяет получить более высокие энергетические и селективные характеристики ФС с минимальными искажениями пространственной структуры светового поля при их использовании в качестве электрически управляемых спектрально-селективных коммутационных элементов фотоники.

Работа выполнена по проекту № РНП.2.1.1.429 программы «Развитие научного потенциала высшей школы» 2009-2010 г.». и ГК № 02.740.11.0553 ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России».

Литература

1. Paras N. Prasad. Nanophotonics. – Hoboken (New Jersey): John Wiley & Sons, Inc., 2004. – 418 p.

2. Liquid crystal Bragg gratings: dynamic optical elements for spatial light modulators / R.L. Sutherland, V.P. Tondiglia, L.V. Natarajan et al. // Proc. SPIE. –2007. – Vol. 6487, № 64870 V. – 14 p.

3. Honma S. All-optical tunable filter with photorefractive planar waveguide and suppression of crosstalk by apodized grating via photorefractive two-wave mixing / S. Honma, N. Tsuda, S. Muto, et al. // Proc. SPIE. -2008. - Vol. 7100, No 71001 R. -9 p.

4. Liquid crystal photopolymer composite with a periodic structure / G.M. Zharkova, I.V. Samsonova, S.A. Streltsov et al. // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. -2004. - Vol. 40, N 1. - P. 76–81.

5. Sutherland R.L. Polarization and switching properties of holographic polymer-dispersed liquid-crystal grating. I. Theoretical model // JOSA B. – 2002. – Vol. 19, № 12. – P. 2995–3003.

6. Mass transfer processes induced by inhomogeneous photo- polymerization in a multicomponent medium / R. Caputo, A.V. Sukhov, N.V. Tabirian et al. // Chemical Physics. – 2001. – № 217. – P. 323–335.

7. Довольнов Е.А. Формирование пропускающих и отражающих голографических дифракционных решеток в фотополимерах при фотоиндуцированном изменении поглощения / Е.А. Довольнов, С.В. Устюжанин, С.Н. Шарангович // Изв. вузов. Физика. – 2006. – Т. 49, № 10. – С. 81–89.

8. Довольнов Е.А. Голографическое формирование динамических дифракционных решеток пропускающего типа в фотополимерном материале при двухпучковом взаимодействии и малых контрастах / Е.А. Довольнов, С.Н. Шарангович // Изв. вузов. Физика. – 2006. – Т. 49, № 11. – С. 35–42.

9. Ноздреватых Б.Ф. Векторная модель дифракции световых пучков на электрически управляемой фотополимерно-жидкокристаллической дифракционной решетке / Б.Ф. Ноз-древатых, С.В. Устюжанин, С.Н. Шарангович // Доклады ТУСУРа. – Томск: Изд-во ТУСУР, 2007. – Вып. 2 (16). – С. 192–197.

10. Abbate G. Dynamical electro- optical characterization of policryps gratings / G. Abbate, A. Marino, F. Vita // Acta physica polonica A. – 2003. – Vol. 103, № 2–3. – P. 177–186.

11. Dynamical behavior of policryps grating / A. Marino, F. Vita, V. Tkachenko et al. // Electronic-Liquid crystal Communication. – 2004. – Vol. 2. – P. 1–10.

12. Characterization of the diffraction efficiency of polymer-liquid-crystal-polymer-slices gratings at all incidence angles / M. Xu, L. De Sio, R. Caputo et al. // Applied optics. – 2008. – Vol. 16, № 19. – P. 14532–14543.

13. Denisov A. Soluble fullerene derivative in liquid crystal: polymer composites and their impact on photorefractive grating efficiency and resolution / A. Denisov, J. de Bougrenet de la Tocnaye // Applied optics. -2009. - Vol. 48, $N \ge 10. - P. 1926-1931.$

14. Diffraction of optical communication Gaussian beams by volume gratings: Comparison of simulations and experimental results / P. Boffi, J. Osmond, D. Piccinin et al. // Applied optics. – 2004. –Vol. 43, № 19. – P. 3854–3885.

15. Gemzický E. Apodized and chirped fiber Bragg gratings for optical communication systems: influence of grating profile on spectral reflectance / E. Gemzický, J. Müllerová // Proc. SPIE. – 2008. – Vol. 7138, № 71380 X. – 6 p.

16. Устюжанин С.В. Дифракция световых пусков на неоднородных электрически управляемых одномерных фотонных ФПМ-ЖК структурах / С.В. Устюжанин, С.Н. Шарангович // Труды 6-й Междунар. конф. молодых ученых и специалистов «Оптика-2009». – Санкт-Петербург, 2009. – С. 383–385.

17. Шарангович С.Н. Передаточные функции сильного акустооптического взаимодействия в амплитудно- и фазово-неоднородных акустических полях // Журнал технической физики. – 1995. – Т. 65, № 1. – С. 107–126.

18. Шарангович С.Н. Трехмерная брэгговская дифракция квазихроматических световых пучков на амплитудно-неоднородном акустическом поле в анизотропной среде // Радиотехника и электроника. – 1995. – Т. 40, № 5. – С. 1121–1122.

19. Устюжанин С.В. Аналитическая модель дифракции световых пучков на неоднородных электрически управляемых одномерных пропускающих фотонных ФПМ-ЖК структурах / С.В. Устюжанин, С.Н. Шарангович // Известия вузов. Физика. – 2010. – 8 с. (принята в печать).

Ноздреватых Борис Федорович

Аспирант каф. сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУРа Тел.: (382-2) 70-15-18 Эл. почта: nbf@main.tusur.ru Устюжанин Сергей Владимирович Ассистент каф. сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУРа Тел.: (382-2) 70-15-18 Эл. почта: ustyuzhaninsv@svch.rk.tusur.ru

Шарангович Сергей Николаевич Канд. физ.-мат. наук, зав. каф. сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУР Тел.: (382-2) 41-36-43 Эл. почта: shr@tusur.ru

Nozdrevatykh B.F., Ustyuzhanin S.V., Sharangovich S.N.

Diffraction properties of transmittance polymer dispersed liquid crystals non-uniform photonic structures Results of computational investigational of diffraction properties of holographic formed photon structures in polymer dispersed liquid crystals were shown in this paper. Transfer functions, near- and far-field regions diffraction distributions were determined.

Keywords: polymer dispersed liquid crystal, liquid crystal drops, non-uniform holographic diffraction structure, diffraction properties.